

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 02054211 A

(43) Date of publication of application: 23 . 02 . 90

(51) Int. CI G02B 26/10 (71) Applicant: **CANON INC** (21) Application number: 63206043 (22) Date of filing: 19 . 08 . 88 (72) Inventor: SAITO HIROSHI

(54) OPTICAL SCANNING DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To easily use a monlithic multi-beam light COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio source and to reduce the influence of asymmetry, such as bending of scanning lines, curvature of image surfaces, etc., so that a whole optical scanning device can be adjusted easily by using an anamorphic optical system as part of the scanning optical system so as to make the lateral image forming magnification of the entire scanning optical system smaller in the auxiliary scanning direction.

CONSTITUTION: When the focal distance of a collimator lens 2 and that of a cylindrical lens 7 in the auxiliary scanning direction are respectively represented by f₁ and f_2 , the lateral image forming magnification β of the whole scanning optical system of this optical scanner becomes $\beta = f_2/f_1$, since a scanning lens 5 is afocal in the auxiliary scanning direction. By making the magnification ßsmaller by setting the scanning lens or other optical elements to specific states and, especially, by specifying each optical element so that the magnification can becomes $0<|\beta|\leq 2$, the interval x2 between incident positions of two laser beam fluxes on a surface 8 to be scanned is set. Therefore, a mono-lithic multi-beam light source can be used

effectively and bending of scanning lines, curvature of image surfaces, etc., can be reduced, resulting in easy adjustment of the entire device.



19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-54211

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)2月23日

G 02 B 26/10

В

7348-2H

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

69発明の名称 光走査装置

> ②特 顧 昭63-206043

223出 頤 昭63(1988) 8月19日

70発 明 者

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キャノン株式会社内 墫

⑪出 願 人 キャノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

個代 理 人 弁理士 高梨 幸雄

1. 発明の名称

光走安装置

2. 特許額束の範囲

(1) 複数の発光部から、各々出射した複数の レーザー光泉を第1集光系により唯一の光盤向器 に導光し、は光温向器からの複数のレーザー光束 を第2隻光系を介して被走査面上に導光して光走 在をする際、鉄発光能から鉄板走光間に近る光路 中に配置した光学部材による族被走光面上の覇走 近方向の動像機倍率βが

0 < | 8 | \(2

となるように各光学要素を構成したことを特徴と する光老を設置。

(2) 前記複数の発光部は同一基板踏上に設けら れており、は複数の発光器から出射する複数の とを特徴とする請求項」記載の光泡表数置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は光走査装置に関し、特に複数のシー ザー光泉を用いて像担特体である故走在園を光走 遊するようにした例えば電子写真プロセスを有す るカラーレーザービームプリンター等の装置に軒 適な光走在装置に関するものである。

(従来の技術)

従来よりカラーレーザーピームプリンター(カ ラーLBP)等の光を査装置においては複数の レーザー光束を用いて像担持体面上を光走去して 崩像の缺る込みや読み出し等を行っている。

例えば特別昭 5 4 - 1 5 8 2 5 1 9公根では第 5 図 (A)、 (B) に示すように複数の発光器 5 1、 5 2 を同一基板図 5 3 上に放けた、所謂モ ノリシックな半沸ルレーザーを用い、鉄塩板53 を矢印の方向に角度すだけ回転させることにより 主走五万向と直角万向である間走査方向のビッチ 門図(A)において角光部51、52のピッチA を基板53をの度例伝させることによりピッチB としている。この方法は離れた複数の光束間隔を

・関節するのが無しく又レーザー光東が走在系に対して対称に入射しない為に走在面上における走在 線の曲りや像固弯曲が生じ、更に光学的収度が各 光東間で穿対称となるという問題点があった。

特別的 6 1 - 1 5 1 1 9 号公報では第 6 図に示すように 2 つのレーザー 見 板 類 6 1 、 6 2 からの2 つのレーザー 光 束を 8 々 コリメーター レンズ 6 3 、 6 4 で 平行 光 皮とした 後、 ハーフブリズム 6 5 に 消光して 合 域 し、 不図 示の 光 個 内 器 に 進光し、 光 走 市 している。

この方法は国定在方向のピッチを数少調後する
場合にはレーザー光束の方向の調整が難しく、この A 開催機構が複雑となり、 又環境変勢によって
複数の 光東 開解が変勢する 等の 問題点 があった。

一般に 現現を動に対する 安定性から すれば 複数の 発光 郎はモノリシックな 第子上に 設けた方が良い。 この 場合、 各発光部間の 距離は 各々 独立に作動させる みに、 例えば互いの 熱や 電気的 な干 後を避ける みにある 程度距離を離した力が良い。 多く

学系を利用して、走査光学系の主定方方向と励走 在方向の思折力を異なるように構成し、特にレー ザー鬼観器の鬼光郎と被走を聞との闘走者方向の 結像機信者をなるべく小さくすることにより、モ ノリシックな妻子上に相数の兔光部を形成したマ ルチピーム光報が効果的に使用出来るようにし、 従来複数の光東を用いた場合に問題となっていた 、 走光観の曲りや像所弯曲等を少なくした良好なる 光で性能を有した光走長装置の提供を目的とする。

(問題点を解決する為の手段)

複数の発光部から、名々出射した複数のレーザー光中を第1集光系により単一の光温向器に選光し、は光温向器からの複数のレーザー光東を訊え、また系を介して被走在面上に選光して光定在をする数、被発光部からは被走在面上に至る光路中に配置した光学部材によるは被走在面上の副走在方向の結像機倍率をが

0 < 18; ≤ 2···(1) となるように各光学要素を構成したことであ の場合このときの距離は50 m m 以上、100 m m が移である。

一方多くの光光を整置においてはレーザー発振器の発光器と走査値とは略共役関係に維持されている。そしてこのときの機倍率はレーザー光束の利用効率やスポット後の関係そして設置全体の大きさ等から大体±10~40倍程度に設定されている。

従って 国 走 各 方向 の レーザー 光 東 間 の 間 隔 が i O O p m の とき 走 査 面 上 で は i m m ~ 5 m m 程 度 の 間 瞬 と なって くる。

適常の L B P では 協議する 線密度が 0 . 2 m m で 0 . 0 . 4 m m 程度に しなくてはならない A . 前途 のように 基板を一定 角度回転させて 角光路のピッチを狭くしなければならなかった。

この 為前述のように を 在線の 曲り や 像 間 弯 曲 が生 じ、 光学 性 能 が 低 下 して しまう 等 の 間 切 点 があった。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は走査光学系の一部にアナモフィック光

第1図(A)、(B)は各々本発明の一変施例の皮を光学系を映開したときの間を推方向と主を 在方向の要称機略図である。

阿閦において1は半導体レーザーでありモノリシックな益板上に離走を力向に関隔×1で配望した2つの発光部1 a. 1 b を有している。2 はコリメーターレンズであり、2 つの免光部1 a. 1 b から各々所定の角波で射出した2つのレーザー光東を平行光東としている。3 は絞りであり、後述する被走を図8上でのレーザー光東のスポット選を適切な怪とする為にコリメーターレンズ2からの光度を替形している。

4 a は光低内容としての回転多回線の一つの反射 面を検え的に示しておりレーザー光束は反射面 4 a で反射されている。5 は f ー 0 特性を有する定在レンズであり、2 つのレンズ 5 a、5 b を有している。定在レンズ 5 は固定を力向には 四〇 (A) に示すようにアフォーカルとなって

おり、又主を長方向には阿図(B)に示すように イー 0 特性を示す 屈折力を 4 している。 7 はシ リンドリカルレンズであり 48 を 4 カ内にの 5 足折 力を 4 している。シリンドリカルレンズ 7 は 不図 不の B 転多面独の 反射 間の 分割 貫着による 編 走 を カーターレンズ 2 からの 平行 光東を 被 走 産 面 B で あるドラム状態光体 8 面上に 結構させる 作用を 4 している。

本実施例においてコリメーターレンズ 2 の無点 阻離を f 、、シリンドリカルレンズ 7 の間を表力 向の焦点距離を f 。とすると、走売レンズ 5 は研 走在方向にはアフォーカルとなっているので 履走 在方向を体の結像機倍率をは β = f 。 / f 。 となる。

従ってレーザー免報器1の2つの発光部1a.
1 もからの光束の被走査園8上の間走光方向における入射位置の間隔x。はx;=x:(f:/f:/f:)となる。

従来の光走査装置では例えば特公昭 6 0 -

脳×。を設定している。この条件を外れると関係
×。が大きくなりすぎて所定の解像液を得るのが
数しくなってくる。

非 男 の 丸 に 其 体 的 な 敬 値 例 を 示 す と 、 x 、 = 0 . l (m m) 、 f 、 = 23 . 623 (m m) 、 f 、 = 15 (m m) と す る と x 、 = 0 . 0635 (m m) と な る 。

これは創走長方向の解散度 4 0 0 0 P I に相当する.

本実施例において絞り3の怪を脚走在方向と主 走在方向とで異ならしめて例えば幅Y,、Y。のように異ならしめて射出光束径を構円状や矩形状の光束として光偏向器の反射面4aに入射させても良い。

又本実施例においてシリンドリカルレンズ 7 は 比較的 短い 想点距離を 有している ね. シリンドリカルレンズ 7 に大き な 径の レーザー 光東 を 入外 させると 被走 表面 8 上でのスポット 径が小 さくなりすぎて 焦点程度が 後くなってくる。この 為本 実施例では 第1 図(A)、(B)に示すように 絞り 3 B = f . / f .

となる。このときの情報をは走在レンズで1 中他の光学資法の配理や外径寸法の制的、光学的収入制度をしてレーザー光東の利用効率や走在近 8 上におけるスポット後の関係より通常は5~5 0 税渡に投資されている。

これに対して本変施例ではこのときの倍率をを を在レンズや他の光学要素を前述の如く故定する ことにより小さくし、特に 0 < 1 8 1 ≤ 2 となる ように各光学要素を特定することにより被定を所 8 トにおける 2 つのレーザー光度の入財仏器の間

の 顔 起 意 方 向 の 幅 を 主 趣 意 方 向 に 比 べ て 狭 く し で いる。

本実施例においてレーザー光東の有分利用を図るには風走を方向のレーザー光東径を小さくして用いるのが良い。このなには例えば第2四(A)、(B)に示すようにコリメーターレンズ2からの光東を謀走充方向に屈折力を有する2つの正レンズ21aと負レンズ21bより壊るアフォーカル系のシリンドリカルレンズ21により の走を方向の光東を禁せを狭くして用いるのが良い

前界2区(A)は副走査方向、第2日(B)は 主走査方向の断蔵図である。

又第3日に示すように2つのブリズム31. 32を 用いて副走査方向の光東塔を装くするようにしても良い。

シリンドリカルレンズでは完在側域における光 学的雑収差や角度特性を良好に維持する為に、例 えば第4図(A)、(B)に示すようなトロイダ ル粉やトーリック形より成るアナモフィックレン ズより構成しても良い。又それらのレンズの逆側 に曲事を付加するようにして構成しても良い。

又走在レンズ 5 は耐定を力向に全体としてアフェーカル又はそれに近いものであればおレンズ 5 a . 5 b は単独に思析力を有するように構成しても良い。

(発明の効果)

水免明によれば走来光学系の・・・値にアナモフィック光学系を用い、走臺光学系を体における 湖を並方向の結構情報を小さくすることにより、モノリシックのマルチピーム光線の使用を移 易にし、走査線の自り中像面弯曲等の乗対訴性の 影響を少なくし、装置全体の調整を容易にした高い光学性能を有した光速査装置を達成することが できる。

4. 閉鎖の簡単な説明

部 1 図(A)、(B)は水免明の一変施例の調 を 在 力 向 と 主 を 在 力 向 を 展 関 し た と き の 変 部 所 固 図 、 部 2 図 (A)、 (B) 、 納 3 図 、 部 4 図 は 者 々 郎 1 図の 一 能 分 を 個 向 し た と き の … 実 施 例 の 戦略 23、第5 33 (A)、(B) は使来のモノリシックマルチビーム光報のは明認、第6 23 は従来の複数ビームを用いた光定在装置の一部分の最明認、第7 23 (A)、(B) は従来の光定を装置の機略 23 である。

図中1はレーザー角観器、1 a、1 b は免光器、2 はコリメーターレンズ、3 は絞り、4 a は光値向器の反射面、5 は走光レンズ、7 はシリンドリカルレンズ、8 は走在面、9 はドラム状態光体、2 1 はシリンドリカルレンズ、3 1 、3 2 はブリズムである。

特許出額人 キヤノン株式合社 代理人 高 裂 ・ を 雄









